09,13

Поверхностные поляритоны на границе намагниченного полупроводника и диэлектрика

© Д.Г. Санников, Д.И. Семенцов

Ульяновский государственный университет, Ульяновск, Россия E-mail: sannikov-dg@yandex.ru

(Поступила в Редакцию 27 марта 2013 г. В окончательной редакции 23 апреля 2013 г.)

> Проводится анализ условий существования поверхностного поляритона на границе полупроводника и диэлектрика. С учетом гиротропии и резонансной частотной дисперсии полупроводника, проявляющейся во внешнем магнитном поле, получены дисперсионное соотношение, характерные частоты, определяющие область существования поверхностного поляритона, волновые поля и распределение потока энергии в каждой из граничащих сред. Проведен численный анализ влияния на указанные характеристики внешнего поля и поглощения, которые приводят к проявлению невзаимных свойств поляритона и существенной перестройке спектра.

> Работа выполнена в рамках ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009–2013 гг., мероприятие 1.2.1, заявки 14.В37.21.0772 и 14.В37.21.1081.

1. Введение

Известно, что в области частот, где диэлектрическая проницаемость (ДП) одной из граничащих сред отрицательна, вдоль плоской границы раздела двух немагнитных диэлектриков возможно распространение электромагнитных поверхностных волн, получивших в литературе название поверхностных поляритонов (ПП) [1–4]. Поле ПП экспоненциально убывает при удалении от границы раздела. В среде с отрицательной ДП это связано с мнимостью поперечной компоненты волнового вектора, а в среде с положительной ДП — с полным внутренним отражением. Свойства поверхностных волн во многом определяются материальными параметрами и состоянием граничащих сред, поэтому соответствующие решения волновых уравнений широко используются для изучения оптических свойств различных материалов [5–8].

Существенный интерес для многих направлений микроэлектроники представляют планарные полупроводниковые структуры. Изучение спектра поверхностных волн в этих структурах с учетом различных факторов, влияющих на электродинамические свойства полупроводника, является актуальной задачей [9-13]. Особую роль при этом играет внешнее статическое магнитное поле, которое в результате замагничивания электронно-дырочной плазмы приводит к гиротропии полупроводника и резонансному характеру зависимости его ДП от частоты и магнитного поля [14-17]. При этом реализуются частотные (полевые) области, где ДП полупроводника становится отрицательной и возможна реализация условий распространения ПП. Вопросам модификации спектра объемных и поверхностных волн под воздействием внешнего магнитного поля в магнитоупорядоченных структурах и метаматериалах в последнее время уделяется пристальное внимание [18-21]. В связи с этим

в настоящей работе исследуются условия существования ПП на границе намагниченного полупроводника и диэлектрика, с учетом временной дисперсии ДП получено и анализируется дисперсионное соотношение, определяющее связь волновых характеристик ПП с магнитным полем при наличии затухания. Анализ проводится для широко используемой в различных практических приложениях геометрии задачи, когда внешнее магнитное поле лежит в плоскости границы раздела сред и перпендикулярно направлению распространения ПП.

2. Геометрия задачи и основные уравнения

Направим ось *OZ* перпендикулярно границе раздела сред, а внешнее магнитное поле — вдоль оси *OY*. Будем считать, что область z < 0 занята изотропным диэлектриком со скалярной ДП ε_d , а область z > 0 — полупроводником с тензорной ДП $\hat{\varepsilon}_s$. Магнитные проницаемости обеих сред будем считать равными единице. Во внешнем магнитном поле проявляется анизотропия оптических свойств полупроводника. При распространении волны вдоль оси *OX* собственными волнами структуры являются ТМ- и ТЕ-волны.

Зависимость каждой из компонент волнового поля от времени и продольной координаты может быть представлена в виде

$$F_{\alpha}(t, x, z) = F_{\alpha}(z) \exp[i(\omega t - \beta x)], \qquad (1)$$

где β — продольная компонента волнового вектора (константа распространения) ПП. Для управляемой магнитным полем ТМ-волны с компонентами волнового поля (E_x , H_y , E_z) уравнения для тангенциальных (относительно границы раздела) компонент в каждой из сред

имеют вид

$$\frac{d^2 H_y}{dz^2} - q_d^2 H_y = 0, \quad E_x = \frac{iq_d}{k_0 \varepsilon_d} H_y, \quad z < 0,$$
$$\frac{d^2 H_y}{dz^2} - q_s^2 H_y = 0,$$
$$E_x = \frac{i(\varepsilon_a \beta - \varepsilon_s q_s)}{k_0 (\varepsilon_s^2 - \varepsilon_a^2)} H_y, \quad z > 0, \quad (2)$$

где $k_0 = \omega/c$, ω и c — частота волны и скорость света в вакууме,

$$q_d = \sqrt{\beta^2 - k_0^2 \varepsilon_d}, \quad q_s = \sqrt{\beta^2 - k_0^2 \varepsilon_\perp}$$
 (3)

— поперечные компоненты волнового вектора в каждой из сред. Здесь введена эффективная ДП полупроводника $\varepsilon_{\perp} = \varepsilon_s - \varepsilon_a^2/\varepsilon_s$, где диагональные $\varepsilon_s = \varepsilon_{xx} = \varepsilon_{zz}$ и недиагональные $i\varepsilon_a = \varepsilon_{zx} = -\varepsilon_{xz}$ компоненты тензора ДП полупроводника имеют следующие частотные зависимости [22]:

$$\varepsilon_{s} = \varepsilon_{0} \left(1 - \frac{\omega_{p}^{2}(\omega + i\nu)}{\omega[(\omega + i\nu)^{2} - \omega_{c}^{2}]} \right),$$
$$\varepsilon_{a} = \frac{\varepsilon_{0}\omega_{p}^{2}\omega_{c}}{\omega[(\omega + i\nu)^{2} - \omega_{c}^{2}]}.$$
(4)

Здесь ε_0 — решеточная часть ДП полупроводника, $\omega_p = (4\pi n e^2 / \varepsilon_0 m^*)^{1/2}$ — плазменная частота, $\omega_c = eH_0/m^*c$ — циклотронная частота, H_0 — внешнее магнитное поле, n — концентрация носителей, e и m^* — заряд и эффективная масса электрона, ν — релаксационный параметр (частота столкновений).

Решения волновых уравнений (2) для компоненты магнитного поля H_y в областях, занятых полупроводником и диэлектриком, с учетом ее непрерывности на границе раздела представим в виде

$$H_{y}(z) = H(0) \begin{cases} \exp(-q_{s}z), & z > 0, \\ \exp(q_{d}z), & z < 0. \end{cases}$$
(5)

где H(0) — амплитуда поля ПП в плоскости раздела сред (при z = 0). Для определения областей существования ПП необходимо потребовать действительности величин q_s и q_d , что выражается следующими условиями:

$$q_s^2 = \beta^2 - k_0^2 \varepsilon_\perp > 0, \quad q_d^2 = \beta^2 - k_0^2 \varepsilon_d > 0.$$
 (6)

Используя непрерывность на границе раздела сред тангенциальной компоненты магнитного поля H_y , приходим к дисперсионному соотношению

$$\frac{q_d}{\varepsilon_d} + \frac{q_s}{\varepsilon_\perp} = \frac{\varepsilon_a}{\varepsilon_s} \frac{\beta}{\varepsilon_\perp}.$$
 (7)

В отсутствие внешнего магнитного поля $(H_0 = 0)$ исчезает гиротропия полупроводника $(\varepsilon_a = 0, \varepsilon_{\perp} = \varepsilon_s)$, и соотношение (7) переходит в известное дисперсионное уравнение для изотропных диэлектриков

$$q_d/\varepsilon_d + q_s/\varepsilon_s = 0. \tag{8}$$

Из приведенного соотношения следует, что условием существования ПП в этом случае является отрицательность ДП одной из контактирующих сред [1,2].

При наличии магнитного поля дисперсионное соотношение (7) с учетом выражений (6) приводится к виду

$$\varepsilon_d \varepsilon_s \sqrt{\beta^2 - k_0^2 \varepsilon_\perp} = \varepsilon_d \varepsilon_a \beta - \varepsilon_s \varepsilon_\perp \sqrt{\beta^2 - k_0^2 \varepsilon_d}.$$
 (9)

Наличие в этом уравнении слагаемого, линейного по параметру β , указывает на тот факт, что включение магнитного поля приводит к невзаимному характеру распространения ПП в рассматриваемой структуре [23]. При $H_0 = 0$ невзаимность исчезает и константа распространения ПП определяется соотношением

$$\beta(\omega) = \pm k_0 \frac{\omega}{c} \sqrt{\frac{\varepsilon_a \varepsilon_s(\omega)}{\varepsilon_d + \varepsilon_s(\omega)}}.$$
 (10)

Поверхностная волна переносит вдоль границы раздела сред энергию волнового поля. Усредненная по времени плотность энергетического потока в каждой из сред в рассматриваемом случае определяется вектором Пойнтинга

$$\mathbf{S} = \frac{c}{8\pi} \operatorname{Re}\left(E_x H_y^* \mathbf{e}_z - E_z H_y^* \mathbf{e}_x\right). \tag{11}$$

Используя полученные выше формулы для волновых полей, запишем выражения для продольных и поперечных компонент потока энергии, переносимого ПП в каждой из сред,

$$S_{x} = \frac{c|H(0)|^{2}}{8\pi k_{0}} \begin{cases} \operatorname{Re}\left(\frac{\beta - (\varepsilon_{a}/\varepsilon_{s})q_{s}}{\varepsilon_{\perp}}\right) \exp(-2q'_{s}z), & z > 0, \\ \operatorname{Re}\left(\frac{\beta}{\varepsilon_{d}}\right) \exp(2q'_{d}z), & z < 0, \end{cases}$$

$$S_{z} = \frac{c|H(0)|^{2}}{8\pi k_{0}} \begin{cases} \operatorname{Re}\left(\frac{q_{s}-(c_{d}/c_{s})p}{i\varepsilon_{\perp}}\right)\exp(-2q_{s}'z), & z > 0, \\ \operatorname{Re}\left(\frac{q_{d}}{i\varepsilon_{d}}\right)\exp(2q_{d}'z), & z < 0, \end{cases}$$
(12)

Поперечная составляющая потока S_z в обеих средах становится отличной от нуля либо при наличии поглощения в структуре, либо при выходе из области существования ПП, т.е. при $q_{s,d}^2 < 0$.

3. Характерные частоты и поля

Определим теперь некоторые характерные зависимости и частоты, которые проявляются при графическом построении и анализе дисперсионного соотношения для ПП. Так, в общем случае эффективная ДП полупроводника ε_{\perp} меняет знак на следующих трех частотах:

$$\omega_1^{\pm} = \frac{1}{2} \left(\sqrt{\omega_c^2 + 4\omega_p^2} \pm \omega_c \right), \quad \omega_s = \sqrt{\omega_p^2 + \omega_c^2}. \quad (13)$$

Возвращаясь к условиям существования ПП (6), отметим, что первое из них $(q_s^2 > 0)$ распадается на два возможных случая: при $\varepsilon_{\perp} < 0$ ему удовлетворяют все действительные значения β в частотных интервалах от 0 до ω_1^- и от ω_s до ω_1^+ ; при $\varepsilon_{\perp} > 0$ это условие эквивалентно неравенству $|\beta| > k_0 \sqrt{\varepsilon_{\perp}}$. Условие $q_d^2 > 0$ в случае положительных ε_d эквивалентно неравенству $|\beta| > k_0 \sqrt{\varepsilon_d}$.

Дисперсионное соотношение (10) в общем случае имеет четыре решения, которым на представленных далее зависимостях отвечают четыре ветви D_{1-4} (сплошные кривые). Штриховые линии A_1 и A_2 отвечают линейной зависимости $\omega = c\beta/\sqrt{\varepsilon_d}$ в областях $\beta > 0$ и $\beta < 0$. Штрихпунктирные кривые C_1 и C_2 отвечают низкочастотной и высокочастотной ветвям зависимости $\omega = c\beta/\sqrt{\varepsilon_{\perp}}$ в областях $\beta > 0$ и $\beta < 0$ соответственно. Кривые C_1 и C_2 пересекают ось частот в точках ω_1^{\mp} .

Для проведения численного моделирования характеристик поверхностной волны в рассматриваемой структуре в качестве диэлектрика выбран фторопласт с $\varepsilon_d = 2.23$, а в качестве полупроводника — легированный антимонид индия (*n*-InSb), для которого решеточная часть ДП $\varepsilon_0 = 17.8$, плазменная частота $\omega_p = 10^{12} \, {\rm s}^{-1}$, эффективная масса электрона $m^* = 0.014m_e$, где m_e — масса покоя электрона. Выбранные данные соответствуют температуре $T = 77 \, {\rm K}$ [22]. При построении зависимостей мы используем безразмерную частоту $\Omega = \omega/\omega_p$, поэтому приведенным выше характерным частотам отвечают величины, нормированные на плазменную частоту. Вначале рассмотрим модификацию дисперсионных зависимостей при изменении магнитного поля в отсутствие потерь энергии ПП в полупроводнике.

На рис. 1 приведена зависимость нормированной частоты от константы распространения, полученная для подмагничивающего поля $H_0 = 50$ Ое в направляющей структуре, показанной на вставке к рис. 1. Дисперсионная ветвь D_1 , отвечающая положительным значениям константы распространения, лежит в интервале частот $0 < \Omega < \Omega_2^+$. Ветвь D_2 , которая отвечает отрицательным β , лежит в интервале $0 < \Omega < \Omega_2^-$. При стремлении $\Omega \rightarrow \Omega_2^\pm$ имеет место существенное замедление ПП, так как его групповая скорость $d\omega/d\beta \rightarrow 0$.

Асимметрия дисперсионных кривых при смене знака константы β указывает на невзаимный характер распространения ПП. В пределе $H_0 \rightarrow 0$ невзаимность пропадает, т. е. низкочастотные ветви D_1 и D_2 становятся симметричными и при стремлении $\beta \rightarrow \pm \infty$ ограничены значением частоты $\Omega_0 = \sqrt{\varepsilon_0/(\varepsilon_0 + \varepsilon_d)}$. В интервале частот $\Omega_2^- < \Omega < \Omega_2^+$ в структуре возможно распространение только одной — прямой — волны. Частоты, к которым дисперсионные кривые D_1 и D_2 асимптотически стремятся при $\beta \rightarrow \pm \infty$, являются для гиротропных полупроводников аналогом частоты Деймана–Эшбаха [15] и определяются следующими выражениями:

$$\Omega_2^{\pm} = \frac{1}{2\omega_p} \left(\sqrt{\omega_c^2 + \frac{4\omega_p^2 \varepsilon_0}{\varepsilon_d + \varepsilon_0} \pm \omega_c} \right).$$
(14)

В высокочастотной области проявляется ветвь D_4 , которая ограничивается сверху кривой C_2 , а снизу линией A_2 и отвечает обратным волнам, т.е. $\beta < 0$. В отсутствие поля эта ветвь также отсутствует, а с увеличением поля частотный интервал ее существования увеличивается. Обратим также внимание на тот факт, что для используемого значения поля $\Omega_2^+ < \Omega_s$ и в спектре отсутствует



Рис. 1. Дисперсионные зависимости для ПП в структуре без потерь при $H_0 = 50$ Oe.





высокочастотная ветвь D_3 . Таким образом, появление в спектре ветви D_4 и невзаимности является следствием возникновения индуцированной подмагничивающим полем гиротропии полупроводниковой среды.

На рис. 2 представлены дисперсионные зависимости $\Omega(\beta)$, отвечающие значению поля $H_0 = 308$ Ое. Это значение больше критического

$$H_{\rm cr} = \frac{\varepsilon_d}{\sqrt{\varepsilon_0^2 - \varepsilon_d^2}} \frac{\omega_p}{\gamma^*},\tag{15}$$

получаемого из условия $\omega_2^+ = \omega_s$ (здесь $\gamma^* = e/m^*c$ эффективное гиромагнитное отношение). Для выбранных параметров структуры $H_{cr} \cong 100$ Ос. Отметим, что при значении поля $H_0 \ge H_{cr}$ частота $\Omega_s \le \Omega_2^+$. При значении поля $H = H_{cr}$ происходит разделение ветви D_1 на низкочастотную и высокочастотную, в результате чего в спектре проявляется новая дисперсионная ветвь D_3 , располагающаяся при $\beta > 0$ в высокочастотной области спектра. Эта ветвь ограничена узким интервалом частот $\Omega_s(H_0) < \Omega < \Omega_2^+(H_0)$, который при значении поля $H_0 = H_{cr}$ стягивается в точку. Частотный интервал существования ветви D_4 при заданном значении поля оказывается больше, чем на рис. 1. При стремлении $\Omega \to \Omega_2^+$ имеет место замедление прямого, а при $\Omega \to \Omega_2^-$ — обратного ПП.

4. Анализ с учетом потерь

Дальнейший анализ проводится с учетом потерь энергии ПП в полупроводнике. Для этого будем считать частоту столкновений *v* отличной от нуля. Далее используются два значения этого параметра, которым могут отвечать различные уровни легирования полупроводника.

На рис. 3 приведены дисперсионные зависимости для ПП, распространяющихся в структуре с потерями. Кривые получены для значения магнитного поля $H_0 = 308$ Ое и двух значений частоты столкновений: $v = (1, 10) \cdot 10^{10} \, \text{s}^{-1}$. Действительной β' и мнимой β'' частям константы распространения отвечают сплошные и штриховые линии. Из сравнения кривых, представленных на рис. 2 и 3, следует, что наличие потерь радикально влияет на свойства поверхностных поляритонов.

При небольших потерях (рис. 3, *a*) в низкочастотной области возникает отсечка прямой волны (в точке 2), а обратная волна имеет максимумы действительной и мнимой частей константы распространения резонансного происхождения. Для обеих волн имеются запрещенные области частот: между точками 1, 4 и 6, 7 для обратной волны и между точками 2, 3 и 5, 7 для прямой волны. В области выше точки 7 прямая волна распространятся с очень сильными потерями (соответствующая величина β'' находится вне поля рисунка). Максимум для действительной и мнимой частей константы β прямой волны наблюдается также в области резонанса. В таблице приводятся положения характерных частот,



Рис. 3. Дисперсионные зависимости $\Omega(\beta')$ (сплошные) и $\Omega(\beta'')$ (штриховые линии) при наличии потерь. $\nu = 10^{10}$ (*a*) и $10^{11} \, {\rm s}^{-1}$ (*b*). $H_0 = 308$ Oe.

соответствующих режиму отсечки, т.е. превращению поверхностной волны в объемную. На этих частотах происходит обращение в нуль действительной части поперечной компоненты волнового вектора в одной из сред ($q'_s = 0$ либо $q'_d = 0$).

При более высоком уровне потерь ($\nu = 10^{11} \text{ s}^{-1}$, рис. 3, *b*) прямая поверхностная волна имеет широкую частотную область существования (вплоть до частоты $1.346 \cdot 10^{12} \text{ s}^{-1}$, точка 5), тогда как для обратной волны в области частот (0.901 - 1.115) $\cdot 10^{12} \text{ s}^{-1}$ (между точками *I* и *2*) возникает запрещенная зона. Видно, что увеличение потерь в полупроводнике приводит к уменьшению количества точек разрыва на дисперсионных зависимостях.

На рис. 4 представлены полевые зависимости действительной и мнимой частей константы распространения ПП с учетом потерь в полупроводнике ($\nu = 10^{10} \, \text{s}^{-1}$). Приведенные зависимости построены для двух значе-

Частоты (ω , 10¹² s⁻¹) разрыва дисперсионных кривых

ν , s ⁻¹	Точка разрыва						
	1	2	3	4	5	6	7
10 ¹⁰	0.856	0.882	0.938	1.137	1.251	1.268	1.433
10^{11}	0.901	1.115	_	_	1.346	_	_
Причина	$q'_d = 0$	$q'_s = 0$	$q'_s = 0$	$q'_d = 0$	$q'_d = 0$	$q'_s = 0$	$q'_s = 0$

ний частоты: $\omega_1 = 0.75 \cdot 10^{12} \text{ s}^{-1}$ и $\omega_2 = 1.15 \cdot 10^{12} \text{ s}^{-1}$. Видно, что в заданном диапазоне ПП весьма чувствительны к изменению магнитного поля. Как и в случае частотных зависимостей, полевые зависимости содержат разрывы, где происходит преобразование поверхностной волны в объемную. Положение разрывов и запрещенных областей зависит от выбора рабочей частоты. Отметим, что резонансные пики действительной и мнимой частей константы распространения наблюдаются для прямой волны на более высокой частоте ω_2 , а для обратной волны — на более низкой частоте ω_1 . Поскольку длина пробега ПП определяется выражением $l = 1/\beta''$, можно видеть, что ПП с большой длиной пробега наблюдаются вне резонансной и запрещенной областей.

Для дисперсионно-полевых зависимостей, построенных для более высокого уровня потерь в полупроводнике ($\nu = 10^{11} \, \text{s}^{-1}$), обращает на себя внимание факт сглаживания резонансных пиков и исчезновения запрещенных областей для прямых волн в выбранном интервале значений поля H_0 (рис. 5). Область существования



Рис. 4. Полевые зависимости действительной (сплошные) и мнимой (штриховые линии) частей константы распространения. $\omega = 0.75 \cdot 10^{12} (a)$ и $1.15 \cdot 10^{12} \mathrm{s}^{-1} (b)$, $\nu = 10^{10} \mathrm{s}^{-1}$. *I* и 2 — прямые и обратные волны.







Рис. 6. Распределение плотности энергии ПП в зависимости от нормированной координаты. $\omega = 0.75 \cdot 10^{12} \text{ s}^{-1}$, $\nu = 10^{10} \text{ s}^{-1}$, $H_0 = 308 \text{ Oe.}$ $H(0) = 1 \text{ erg}^{1/2}/\text{cm}^{3/2}$. *1* и 2 прямые и обратные волны.

обратных ПП также увеличивается. Отметим, что изменением магнитного поля можно добиться распространения в структуре либо только прямого ПП, либо двух встречных ПП с различающимися по модулю константами распространения или даже полного прекращения волноводного режима, что открывает возможность для создания различных невзаимных устройств.

На рис. 6 для значений поля $H_0 = 308$ Ое и частоты столкновений $\nu = 10^{10} \, {
m s}^{-1}$ приведены распределения по поперечному сечению структуры продольной и поперечной компонент плотности потока энергии, переносимой ПП в каждой из сред. Для построения выбраны рабочая частота $\omega = 0.75 \cdot 10^{12} \, {
m s}^{-1}$ и значение магнитного поля на границе $H(0) = 1 \, {\rm erg}^{1/2}/{\rm cm}^{3/2}$, а также использована нормированная на вакуумную длину волны ($\lambda_i = 2\pi c / \omega_i$) координата *z*. Из приведенных зависимостей следует, что поперечная компонента S₂ непрерывна, а продольная компонента полного потока претерпевает разрыв на границе раздела, при этом в граничащих средах указанные компоненты могут различаться знаком. В диэлектрической среде с положительной ДП S_r-компонента потока совпадает по направлению с фазовой скоростью. В полупроводниковой среде, где в области существования ПП проницаемость отрицательна, S_x-компонента потока противоположна по направлению фазовой скорости. Изменение поля может приводить к существенному перераспределению величины S_x. Так, в рассмотренном случае при малом значении поля Н₀ волновое поле ПП вблизи границы раздела в полупроводнике значительно превосходит поле в диэлектрике, тогда как при больших значениях поля картина меняется на противоположную.

5. Заключение

В работе для плоской границы раздела намагниченного полупроводника с заданной частотной зависимостью тензорной ДП и диэлектрика с не зависящей от частоты ДП определены частотные области существования ПП. Наличие поперечного (по отношению к направлению распространения) внешнего поля приводит к линейному двулучепреломлению и зависимости волновых характеристик ТМ-поляритона от магнитного поля. При положительной ДП диэлектрика ПП реализуется в частотных областях, где эффективная ДП полупроводника отрицательна. Вычислены характерные частоты, определяющие области существования ТМ-поляритона, которыми можно управлять с помощью внешнего магнитного поля. Проведенный анализ показал, что для используемых параметров структуры ПП в общем случае имеет четыре ветви дисперсионной зависимости $\omega(\beta)$, две из которых отвечают прямым волнам, а две — обратным. При стремлении $\Omega \to \Omega_2^{\pm}$ групповая скорость ПП $d\omega/d\beta \rightarrow 0$, т.е. имеет место существенное замедление ПП. Асимметрия дисперсионных кривых при смене знака константы β указывает на невзаимный характер

распространения ПП. Установлено, что продольная компонента потока энергии в каждой из сред испытывает разрыв на границе раздела сред. Эта компонента в диэлектрической среде совпадает по направлению с фазовой скоростью, тогда как в полупроводниковой среде, где в области существования ПП эффективная ДП отрицательна, она противоположна по направлению фазовой скорости. Изменение поля приводит к существенному перераспределению потока в каждой из сред и полного потока в структуре.

Список литературы

- [1] Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Электродинамика сплошных сред. Наука, М. (1982). 621 с.
- [2] Поверхностные поляритоны / Под ред. В.М. Аграновича, Д.Л. Миллса. Наука, М. (1985). 528 с.
- [3] B.G. Martin, J.G. Broerman. Phys. Rev. B 24, 2018 (1981).
- [4] A.V. Zayats, I.I. Smolyaninov, A.A. Maradudin. Phys. Rep. 408, 131 (2005).
- [5] А.А. Семенов, С.Ф. Карманенко, А.А. Мелков, А.В. Бобыль, Р.А. Сурис, Ю.М. Гальперин, Т.Х. Иохансен. ЖТФ 71, 10, 13 (2001).
- [6] Ю.И. Беспятых, А.С. Бугаев, И.Е. Дикштейн. ФТТ 43, 11, 2043 (2001).
- [7] С.В. Жирнов, Д.И. Семенцов. ФТТ 49, 5, 773 (2007).
- [8] D.G. Sannikov, D.I. Sementsov, S.V. Zhirnov. Solid State Phenomena 152–153, 369 (2009).
- [9] A.A. Maradudin, R.F. Wallis. J. Raman Spectroscopy **10**, *1*, 85 (1981).
- [10] Н.Л. Дмитрук, В.Г. Литовченко, В.Л. Стрижевский. Поверхностные поляритоны в полупроводниках и диэлектриках. Наук. думка, Киев (1989). 376 с.
- [11] D.Yu. Fedyanin, A.V. Arsenin. Opt. Express 19, 13, 12524 (2011).
- [12] Г.А. Марциновский, Г.Д. Шандыбина, Д.С. Смирнов, С.В. Заботнов, Л.А. Головань, В.Ю. Тимошенко, П.К. Кашкаров. Опт. и спектр. 105, 1, 55 (2008).
- [13] Е.А. Виноградов. УФН 172, 12, 1371 (2002).
- [14] Р.П. Сейсян, В.А. Кособукин, М.С. Маркосов. ФТП 40, 11, 1321 (2006).
- [15] Д.Г. Санников, Д.И. Семенцов. ФТТ 52, 4, 633 (2010).
- [16] Н.Н. Белецкий, С.А. Борисенко. ФТТ 41, 4, 705 (1999).
- [17] А.А. Булгаков, И.В. Федорин. ФТТ 54, 8, 1470 (2012).
- [18] V. Dmitriev, A.O. Silva. Prog. Electromagn. Res. Lett. 21, 177 (2011).
- [19] J. Pištora, M. Lešnák, O. Vlašin, M. Cada. Opt. Applicata XL, 883 (2010).
- [20] A.A. Orlov, P.M. Voroshilov, P.A. Belov, Yu.S. Kivshar. Phys. Rev. B 84, 045 424 (2011).
- [21] S.V. Eliseeva, D.G. Sannikov, D.I. Sementsov. J. Magn. Magn. Mater. 322, 3807 (2010).
- [22] Ф.Г. Басс, А.А. Булгаков, А.П. Тетервов. Высокочастотные свойства полупроводников со сверхрешетками. Наука, М. (1989). 288 с.
- [23] М.И. Каганов, Н.Б. Пустыльник, Т.И. Шалаева. УФН 167, 191 (1997).